MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE AND PROTECTOR USED THEREFOR

Publication number: JP2028924 Publication date: 1990-01-31

Inventor:

TOMINAGA YUKIHIRO; SUZUKI FUMIO; AOKI

HIROSHI

Applicant:

OKI ELECTRIC IND CO LTD

Classification:

- international:

H01L21/301; H01L21/304; H01L21/321; H01L21/60;

H01L21/78; H01L21/02; H01L21/70; (IPC1-7): H01L21/304; H01L21/321; H01L21/78; H01L21/92

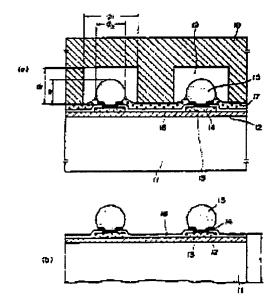
- european:

Application number: JP19880178225 19880719 Priority number(s): JP19880178225 19880719

Report a data error here

Abstract of JP2028924

PURPOSE: To prevent a semiconductor substrate from cracking by holding a bump electrode in the recess of a flat plate, and polishing the rear of the substrate in a state that the plate adheres to the front face of the substrate. CONSTITUTION: When the rear face of a semiconductor substrate 11 is polished, a transparent glass plate 18 adheres to the front face of the substrate 11 beforehand. In this case, wax 17 containing a solder bump electrode 15 in a cavity 19 of one flat surface of the plate 18 is heated by a halogen lamp or the like to be softened thereby to allow the plate 18 to adhere to the substrate 11. Further, at the time of adhering, the pattern of the cavity 19 can be observed from the reverse face to the cavity 19 with the plate 18, and the solder bump electrode pattern can be also confirmed through the plate 18. Thus, the electrode 15 can be aligned to the cavity 19 sufficiently by an alignment technique. The rear face of the substrate 11 can be polished in this state in a predetermined thickness, and the wax 17 is then removed.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑲ 日本 国 特 許 庁 (JP)

⑩特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平2-28924

Sint. Cl. 5

識別記号

广内整理番号

43公開 平成2年(1990)1月31日

H 01 L 21/304 21/321 21/78

321 B

L

8831-5F

6679-5F 6824-5F

H 01 L 21/92

В

審査請求 未請求 請求項の数 6 (全8頁)

半導体装置の製造方法およびそれに用いる保護具 60発明の名称

> ②特 題 昭63-178225

顧 昭63(1988)7月19日 22出

@発 明 者 永 之 廣

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内

木 @発 明 者 @発 明 者 木 文 雄 浩

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内

勿出 顧 人 冲電気工業株式会社

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

弁理士 菊 池 13代 理 人 弘

1. 発明の名称

半導体装置の製造方法およびそれに用いる保護

2. 特許請求の範囲

(1) 半導体基板表面のパンプ電極に対応して凹部 を一平面に有する平板を用意し、凹部にバンプ電 極を収容して平板を半導体基板の表面に貼り付け る工程と、

その平板が表面に貼り付けられた状態で半導体 基板裏面を研磨し、基板を所定の厚さにする工程 とを具備してなる半選体装置の製造方法。

(2) 平板はパンプ電極に対応する凹部とともに、 半導体基板のスクライブラインに対応してカッタ からの逃げ用の凹部を有し、

この平板を基板の表面に貼り付けた状態で基板 **重面の研磨を行った後、**

平板を貼りつけたまま、基板真面側からスクラ イブライン部分にてカッタにより基板の分割を行 うようにしたことを特徴とする請求項(1)記載の半 導体装置の製造方法。

(3) 半導体基板 表面に 対する 平板の 貼り付けはワ ックスで行い、平板には四部に達通してガス抜き の穴を有することを特徴とする請求項(1)または(2) 記載の半導体装置の製造方法。

(4) 基板表面に対する平板の貼り付はワックスで 行い、そのワックスとしては、基板側から第1層 として微小硬質粉を含まないワックスを塗布し、 その上に第2層として微小硬質粉を含むワックス を塗布することを特徴とする請求項(2)記載の半導 体装置の製造方法。

(5) 半導体基板の表面に貼り付け可能な平板であ って、一平面には、半導体基板表面のバンプ電極 およびスクライブラインのうち少なくともパンプ 電極に対応して凹部を有する保護具。

(6) 半 導 体 基 板 の 表 面 に 貼 り 付 け 可 能 な 平 板 で あ って、一平面には、半導体基板表面の同一列上の バンプ電極を一括して収容する帯状の凹部を有す ることを特徴とする保護具。

発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は半導体装置の製造方法、詳しくは、バンプ電極を表面に有する半導体基板の裏面研磨方法および基板の分割方法に係り、さらにその時に用いる保護具に関するものである。

(従来の技術)

一般的な半田バンブ電極を有する半導体装置を 第8回に示す。この図において、1は半導体基数 であり、通常4インチ基板は5~2~5 mmの厚さである。この および6インチ基板は6~2~5 mmの厚さである。この の半導体基板1の表面に絶縁分離のための酸化成される。そして、その上にAI電極パッド3 上にTi, Pt, Cuなどからなるバリア金属4を挟んで、Pb・Snか らなる半田バンブ電極5 が形成されており、その 高さは20~200 mmである。なお、6 は表面保 譲渡である。

このような半田バンブ電極を有する半導体装置において、半導体装板1の裏面を機械研磨して該 基板1を所定の厚さとする場合、研磨時の機械的

きる半導体装置の製造方法を提供することを目的 とし、さらにはその方法で使用して好通する保護 具を提供することを目的とする。

(課題を解決するための手段)

この発明では、半導体基板表面のバンプ電極に対応して凹部を一平面に有する平板を用意し、凹部にバンプ電極を収容して平板を半導体基板の表面に貼り付け、その状態で半導体基板裏面を研磨し、基板を所定の厚さとする。

また、平板にはベンブ電極に対応する回部とともに、半導体基板のスクライブラインに対応してカッタからの逸げ用の回部を有するようにし、この平板を上記のように基板の表面に貼り付けたまま、基板裏面側からスクライブライン部分にてカッタにより基板の分割を行うこともできる。

これらの方法において、保護具としての平板と しては透明板を用いることが好ましい。

また、半導体基板表面に対する平板の貼り付けはワックスで行われるが、平板には凹部に連通し

衝撃から基板表面を保護するため、従来では、第9図に示すように、例えばレジスト7をコートして微細パターンをカバーするとともに、厚さ20~200mのポリエチレンフィルム8を張り付けることにより機械的ダメージから基板を充分に保護している。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、高さ20~200mのバンブ電極5を有する半導体装置では、レジスト7では表面をカバーできないとともに、ポリエチレンフィルム8張り付け後も第9図のように大きな凹凸を発生させてしまう。このため、裏面研磨時の圧力により半田バンブ電極5の分がれが発生し、該電極5によるリード端子との接続が不可能となってしまう。

この発明は、以上述べた基板裏面研磨時に発生するバンプ電極のつぶれを防止し、リード端子との良好な接続を可能とし、しかも前記研磨により薄くなった基板を分割(ウェハをチップに分割)する工程があっても、その時基板の割れを防止で

てガス抜きの穴を有すると良い。

また、基板裏面研磨後、基板の分割を行う方法において、貼り付け用のワックスとしては、基板側から第1層として微小硬質粉を含まないワックスを塗布し、その上に第2層として微小硬質粉を含むワックスを塗布することが好ましい。

また、保護具である平板の汎用性を考えて、平板には、半導体基板表面の同一列上のバンプ電極を一括して収容するように帯状に凹部を形成すると良い。

(作用)

この発明においては、平板の凹部にバンプ電極を収容して半導体基板の表面に平板を貼り付けた状態で基板裏面の研磨を行うことにより、該研磨時、基板の表面側は前記平板で確実に保護される。

また、この研磨により所定の薄さとなった基板を、平板を貼り付けたまま分割(ウェハからチブウに分割)するようにすれば、この分割時の基板のワレが防止される。この時、平板にバンブ電極収容用の凹部とともに、カッタからの逃げ用の凹

部を設けておけば、平板は分割されないので、平板は乗使用が可能となる。

また、平板に透明板を使用すれば、該平板を基板の表面に貼り付ける際、平板を通して凹部パターン、バンブ電極パターン、スクライブラインパターンを観察することができる。

また、平板はワックスにより基板表面に貼り付けられるが、平板の凹部に連通してガス抜きの穴を平板に設ければ、貼り付け時ワックスから発生するガスは凹部、ガス抜き穴を通して外部に放出されることになる。

また、ワックスとは、砂で質的を含むワックにないの分割時、ワックスとは、前記基板の分割時、ワックスを振ったないワックスを第1日では、一つでは、その上に第2日として微小で質的を含むワックスを塗布すれば、基板表面に対するのでででである。

また、平板にバンプ電極収容用の凹部として帯状の凹部を形成しておけば、バンプ電極の位置。

有する。この空祠19の内径 4 、 は半田バンブ電極15の直径 4 、 より10~50 m 大きく、深さd、 は半田バンブ電極高さ h より10~100 m 深く作製されている。

このようにして半導体基板11の表面側に透明

数が違っても同一列上であれば、平板を共通使用できる。

(実施例)

以下この発明の実施例を図面を参照して説明する。

第1図(a)、(b)はこの発明の第1の実施例を示す 工程断面図である。この図において、111は半導体基板であり、表面部には絶縁用の酸化腺12が形成され、その上にAI電極バッド13が設けられ、その上にバリア金属14を挟んで半田バンブ電極 15が形成されている。また、半田バンブ電極 以外の表面は表面保護膜16で覆われている。

このような半導体装置の半田バンプ電極側表面には、後述する透明ガラス板接着用のワックス17が塗布されている。このワックス17は加熱により液状化させて基板11上に塗布される。

一方、18は半導体基板11と同一径またはやや大きな直径の保護具としての厚さ300~1000mの透明ガラス板(平板)であり、一平面には、半田バンブ電極15に対応して空洞(四部)19を

ガラス板 1 8 を貼り付けたならば、その状態で半導体基板 1 1 の裏面の研磨を行い、該基板 1 1 を所定の厚さとする。その後は有機浴剤中にディップすることで透明ガラス板 1 8 を基板 1 1 から 剝離し、ワックス 1 7 を除去する。以上により、半導体基板 1 1 の厚さが所定の厚さ t となった第 1 図(1)に示す半導体装置が完成する。

このような方法によれば、半導体基板 1 1 の裏面研磨時、表面側は空洞 1 9 を有する透明ガラス板 1 8 で確実に保護されるから、バンブ電極 1 5 のつぶれは無くなり、リード端子との良好な接続をとることができる。

ところで、半導体基板 1 1 0 衷面側に透明ガラス板 1 8 をワックス 1 7 の加熱軟化により貼り付ける際、ワックス 1 7 からガスが発生し、このガスにより半導体基板 1 1 と透明ガラス板 1 8 の位置合わせずれが生じる。

そこで、第2図のこの発明の第2の実施例では、 空洞19に連通し、該空洞19と反対側の平面に 閉口するガス抜きの穴20を誘明ガラス板18に ただし、この透明ガラス版18においては、前記 半田バンブ電極収容用の空洞19の外に、基版11 のスクライブライン21に対応してカッタからの 逸げのための溝(四部)22を形成してある。こ の溝22は、基板分割のためのダイヤモンドカッタの間に第3図向に示すように 間隙 s ができるように設定する。

このような透明ガラス板1 8 を基板1 1 0 の表面側に貼り付けた状態で基板1 1 裏面の研磨を行い、基板1 1 を所定の薄さとする。 この時、 透明ガラス板1 8 により基板1 1 の表面側が機械的ダメージから保護されるが、 該透明ガラス板1 8 が補強板としての役目もするので、基板1 1 を2 0 0 mm以下の極端な確さにしても基板1 1 のワレは生じない。

その後、透明ガラス板 1 8 を基板 1 1 の 裏面倒に貼り付けたまま、第 3 図 (b) のように、基板 1 1 の裏面から、スクライブライン 2 1 部分にて、ダ

透明ガラス板を裏面側に補強用として貼り付けたまま基板の分割を行うことにより、基板が200 mm以下と極端に薄くなっていても、基板分割時の 差板のワレを防止したものである。以下詳述する。

第3図(a)に示す半田バンプ電極完成完了後の半 媒体装置は第1回回に示すものと同一であり、図 中国一部分に同一符号を付してその説明を省略す る。ただし、21は基板11表面が露出したスク ライブライン (分割領域) である。この半導体装 置上に液状ワックス(例えばスカイリキド、日化 精工社製) 17 aを1~2 mの厚さでコーティン グし、さらにその上にドレッシング(石英粉など の微小硬質粉)入りワックス17bを4~20m コーティングする。そして、それらワックス17a, 17 bにより、半導体基板 11と同一径またはや や大きめの直径を有する透明ガラス板18を半導 体基板11の表面側に張り合わせるが、この透明 ガラス板18に半田パンプ電極15に対応して空 潤19を有し、この空洞19内に半田パンプ電極 15を収容することは第1の実施例と同一である。

イヤモンドカッタ 2 3 により 基板 1 1 の分割を行う。この時、ダイヤモンドカッタ 2 3 の位置合わせは、透明ガラス板 1 8 上から該ガラス板 1 8 の溝 2 2 を検出し、その検出位置にダイヤモンドカッタ 2 3 を移動させるようにする。

この基板分割時、透明ガラス板18の存在により基板11がワレることを防止できる。また、透明ガラス板18は溝22によりダイヤモンドカッタ23から遠げることができ、分割されないから、 車使用が可能となる。

 1 7 a を薄く塗布し基板 1 1 表面を保護し、その後その上にドレッシング入りワックス 1 7 b の飲化点は、ドレッシング入りワックス 1 7 b の飲化点は、ドレッシング入りワックス 1 7 b の方が低くなるように選択する方が透明ガラス板 1 8 と基板1 1 の接着が良好になるとともに、基板 1 1 を をに及ぼすドレッシングの影響を小さくできることは言うまでもない。

しかる後、浴剤中にディップまたは透明ガラス版18を再加熱することにより第3図(C)に示すように透明ガラス版18を分離し、ワックス17a,17bを除去し、複数のチップを得る。

第4 図ないし第6 図は透明ガラス板1 8 に対するバンプ電極収容用空間1 9 およびカッタからの逃げのための溝2 2 の形成のし方を示す下面図で、この発明の第4ないし第6 の実施例を示す。

第4図の例は、カッタからの逃げのための溝22はスクライブラインに対応して格子状に形成し、パンプ電極収容用の空洞19は個々のパンプ電極に対応して円形に形成した例である。さらに各空

および凹部24そのものの幅を広げることにより、
バンプ電極15の周囲に広い空間部を得られるの
で、バンプ電極15を収容する際の位置合わせが
容易となる。

なお、以上の説明では半導体基板の表面に貼着される平板として透明ガラス板を使用したが、石 英 板、半導体ウェハなどでもよい。 平面性を有し、凹部(空洞、溝)、 ガス抜きの穴の加工が可能ならば、 各種の板体を用いることができる。 ただし、ガラス板は安価で透明であるから、 上記 平板として適している。

(発明の効果)

以上詳述したように、この発明によれば、 世部を有する平板で表面側が確実に保護された状態で基板裏面の 研密が行われる ので、 バンブな 極の つ が なっと と 好なな を で を を を が が は を い が な を が が な なった な を が が は を で が な を が が は を が が 止 で き な か か 止 で き る の な な の り レ も 平板の 補 強 に よ り 防止できる

洞 1 9 と溝 2 2 に速通してガス抜き用の穴 2 0 が 形成されている。

第5図の例は、格子状の海222に沿って帯状に バンブ電極収容用の空洞19も形成したものである。この帯状の空洞19によれば、バンブ電極の 位置や数が違っても同一列上で異なるのであれば、 この透明ガラス板を共通使用できる。

らに、平板は、基板裏面研磨前の基板の厚い状態 で貼り付けられるのであるから、薄くなった後に 補強板を貼り付ける場合と違って、補強板(平板) 貼り付けによる基板のワレも防止できる。さらに、 裏面研磨後基板の分割を行う場合において、 平板 にはカッタからの逸げ用の凹部を設けておくこと により平板は分割されないので、平板の再使用が 可能となる。さらに、平板として透明板を使用す ることにより、該平板を通して凹部パターン、ス クライブラインパターン、パンプ電極パターンを 観察することができるので、貼り付ける際の位置 合わせが容易・正確となる。また、貼り付けはワ ックスにより行われ、貼り付けの際(加熱軟化時) ワックスからガスが発生するが、平板の凹部に連 通してガス抜きの穴を平板に設けてガスを外部に 逸がすようにすることにより、ワックスからのガ スによる基板と平板の位置合わせずれを防止でき る。また、ワックスとして微小硬質粉を含むワッ クスを使用することにより、基板の分割時、ワッ クスによるカッタの目詰りを防止できる。さらに、

微小便質粉を含むワックスを使用するにしても、まず基板表面に微小便質粉を含むの上に第2層にいいの質粉を含むのとに第2層には小便質粉を含むりっクスを塗布することにより、基板表面に対する微小硬質粉の悪影の形状ととのである。 帯状の凹部を形成しておけば、平板を共通使用できる。

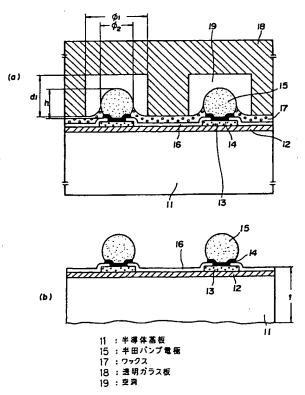
4. 図面の簡単な説明

 保護法を示す断面図である。

1 1 … 半導体基板、 1 5 … 半田バンブ電極、17 … ワックス、 1 7 a … 液状ワックス、 1 7 b … ドレッシング入りワックス、 1 8 … 透明ガラス板、19 … 空洞、 2 0 … ガス抜き穴、 2 1 … スクライブライン、 2 2 … 薄、 2 3 … ダイヤモンドカッタ、2 4 … 四部。

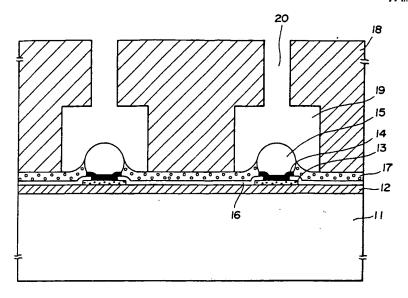
 特 許 出 願 人
 沖電気工業株式会社

 代理人
 弁理士
 菊
 池



本発明製造方法の第1の実施例 第 | 図

特開平2-28924(7)



|| :半導体基板

15 : 半田パンプ電極 17 : ワックス

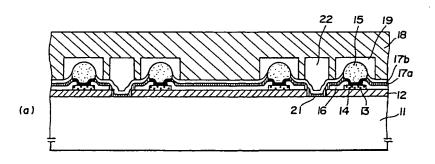
18:透明ガラス板

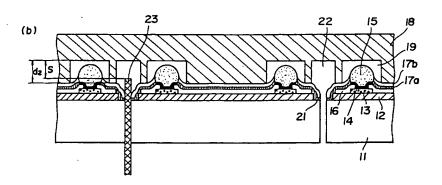
19 : 空洞

20: ガス抜き穴

本発明製造方法の第2の実施例

第2図





本発明製造方法の第3の実施例 第 3 図

特開平2-28924(8)

